Atty Dkt. No. 8500-0258 Serial No. 09/780,990 Reference No. AX 5/9* - (₺) FILE HCAPLUS XP-002185603 STN CA Caesar accession number : 1925 - 1980:215635 HCAPLUS DN - 92:215635 - 3-Hydroxy-19-nor-20-acyloxymethylpregna-1,3,5(10)-trienes TI - Morita, Yoshimi; Kobayashi, Hideaki; Kinugasa, Issei; Otani, Hiroyuki; Shirasaka, Tadashi PA- Mitsubishi Chemical Industries Co., Ltd., Japan 50 - Jpn. Kokai Tokkvo Koho (8 pr.) CODEN: OKXXAF Patent LΑ - Japanese FAN.CNT 1 PATENT NO. KIND DATE APPLICATION NO. DATE PN 19790904 JP 1978-20143 19780223 - JP54112850 Α JP61002080B В 19860122 - Title compds. I (R = acyl) were prepd. by heating AB 20-(acyloxymethyl)pregna-1,4-dien-3-ones (II) in hydrocarbons or by heating II with alkali metal-polycyclic arom. compd. adducts in ethers followed by treatment of the resulting steroid alkali metal salts with acids. Thus, 1.1 L/h PhMe contg. 0.94 wt.% 20-(acetoxymethyl)pregna-1,4-dien-3-one was passed through a reactor at 555.degree. and 0.1 kg/cm2 with a 1.9-s contact period together with 0.59 Nm2/h to give 6.5 mol.% I (R = Ac). GΙ ***73271-87-1P***

[--00000630]

IT

RL: SPN (Synthetic preparation); PREP (Preparation) (prepn. of)

RN73271-87-1 HCAPLUS

CN 19-Norpregna-1,3,5(10)-triene-3,21-diol, 20-methyl-, 21-acetate (9CI) (CA INDEX NAME)

Absolute stereochemistry. [__00000631]

ರಾಜ್ಞೆಗಿದರುD: <XP 2185603A L>

(9日本国特許庁(JP)*

①特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54-112850

⑤Int. Cl.²C 07 J 9/00

識別記号 〇日本分類 16 D 619 庁内整理番号 ④ 6667-4 C

❸公開 昭和54年(1979)9月4日

発明の数 3 審査請求 未請求

(全 8 頁)

匈ステロイド誘導体およびその製造法

願 昭53-20143

②特②出

頁 昭53(1978)2月23日

②発 明 者

森田良美

横浜市緑区北八朔町1988番地52

司

小林英明

秦野市渋沢1260番地37号

同

衣笠一成

横浜市緑区つつじが丘5番6

⑩発 明 者 大谷裕之

東京都北区赤羽台一丁目 4番40

一501号

同 白坂正

東京都世田谷区深沢四丁目32番

7号

⑪出 願 人 三菱化成工業株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5

番2号

砂代 理 人 弁理士 長谷川一

外1名

明 細 書

/ 発明の名称

ステロイド誘導体およびその製造法

- 2 特許請求の範囲
 - (1) J-ヒドロキシー/9-ノルー20-Tシ ロキシメテルプレグナー/,J,5(/0)-トリエ
 - (2) 20-アシロキシメチルブレグナー1,4-ジェン-3-オンの炭化水素溶液を、加熱した炭化水素類と混合し、20-アシロキシメチルブレグナー1,4-ジェン-3-オンを熱分解することを特徴とする3-ヒドロキシー19-1,3,5(10)-トリエンの製造法。.
 - (3) 2 0 アシロキシメチルプレグナー 1,4 シェンー 3 オンを、エーテル性器媒中、アルカリ金属と多環状芳香族化合物との付加物と接触させ、得られるステロイドのアルカリ金属塩を酸と接触させることを特徴とする 3 ヒドロキシー 1 9 ノルー 2 0 アシロキ

シメチルプレグナー /,3,5(10)ートリエンの 転角体

J 発明の詳細な説明

本発明はステロイド誘導体およびその製造法に関するものである。詳しくは、3ーヒドロキシー/9ーノルー20ーアシロキシメチルブレグナー/,3,5(/0)ートリエンおよびその製法に関するものである。

各種ステロイド誘導体は、副腎皮質ホルモン、 性ホルモンおよび蛋白同化ホルモン等として有 用なものが多いので、それらの合成のための容 易な方法の開発が望まれているし、また、新規 なステロイド化合物の製造も望まれている。

本発明者等は、これらの事情に鑑み、新規なステロイド化合物を合成すべく鋭意研究し、本発明に到達した。

すなわち、本発明の要旨は、

(1) 3-ヒドロキシー/9-ノルー20-Tシロキシメチルプレグナー/,3,5(10)-トリエ

- (3) 20-アシロキシメチルブレグナー 1,4-ジェン-3-オンをエーテル性溶媒中、アルカリ金属と多環状芳香族化合物との付加物と接触させ、得られるステロイドのアルカリ金属塩を酸と接触させることを特徴とする 3-ヒドロキシー 19-1/2-0-トリエンの製造法

に存する。

以下に本発明を詳細に説明する。 本発明に係る化合物は、式(j)

レグナー 1,3,5(10) ートリエン、コーヒドロキシー 19ーノルー 20ープロピオニルオキシメチルプレグナー 1,3,5(10) ートリエン、コーヒドロキシー 19ーノルー 20ープテリルオキッメチルプレグナー 1,3,5(10) ートリエン、コーヒドロキシー 19ーノルー 20ーパレリル スキシメテルプレグナー 1,3,5(10) ートリエン、コーヒドロキシー 19ーノルー 20ーパル 12 ストイルオキシメテルプレグナー 1,3,5(10) ートリエン、コーヒドロキシー 19ーノルー 20ーパル 11 ストイルオキシメテルプレグナー 1,3,5(10) ートリエン、コーヒドロキシー 19ーノルー 20ーペンソイルオキシメテルプレグナー 1,3,5(10) ートリエン等が挙げられる。

本発明に係る化合物は、例えば式田

(式中、Rはアシル基を表わす。)

(式中、Rはアシル基を扱わす。) で示される3ーヒドロキシー / 9 ーノルー 2 0 ーアシロキシメテルブレグナー /,3,5(10)ート リエンである。

一般式(j)中、Rで示されるアシル基としては、 例えばアセチル、プロピオニル、プチリル、イ ソプチリル、パレリル、イソパレリル、ピパロ イル、ラウロイル、ミリストイル、パルミトイ ル、ステアロイル、オレオイル等の脂肪嵌下シ ル基およびペンゾイル、トルオイル、ナフトイ ル、シクロヘキサンカルボニル等の設業環式ア シル茶等が挙げられる。

一般式(I)で示される 3 ーヒドロキシー / 9 ー ノルー 3 0 ー アシロキシメテルブレグナー /,3, s(/0) ートリエンとしては、例えば 3 ーヒドロ キシー / 9 ーノルー 3 0 ー アセトキシメテルブ

で示される 2 0 ー ア シロ キシメチルブレグナー 1,4 ー ジェンー 3 ー オンを原料とし、前述の方 法によつて製造することができる。

ュの一アシロキシメチルブレグナー!キージェンー3ーオンは、コのーヒドロキシメチルブレグナー!キージエンー3ーオンを原料とし、Cーココ位の水酸基を選択的にアシル化し、かつCー3位のカルボニル基をアシル化させないよう常法によつてアシル化剤と接触させることにより製造できる。

20ーヒドロキシメチルブレグナー1,4ージエンー3ーオンの製造法は公知であり、例えばアプライドマイクロバイオロジー(Applied Microbiology)23巻1号72ー77頁(1972年、米国)や米国特許第3,684,657号、同3,759,79/号各明細書に配載されている。特顧昭52ー123/84号かよび同52ー123/85号明細書には20ーヒドロキシメチルブレグナー1,4ージエンー3ーオンの改良された製造法が提案されている。

本発明に係るコーヒドロキシーノリーノルー 20-アシロキシメチルブレグナー1,3,5(10) ートリエンを10-アシロキシメチルブレグナ - 1,4 - ジェンー 3 - オンの熱分解により製造 する際は、10一アシロキシメテルプレクナー 1.4 - ジェンー 3 - オン(以下 A P D と略す) を炭化水素溶媒、例えばヘキサン、ペンタン、 オクタン、シクロペンタン、シクロヘキサンな どの鎖状又は環状の脂肪族炎化水素、ペンゼン、 トルエン、キシレン、エチルペンセンなどの芳 香庚炭化水素、テトラリン、デカリンなどの多 環式炭化水素、ナフサ、灯油、軽油、ミネラル オイルなどの石油留分等に溶解または懸得させ て反応に供する。炭化水素溶媒はAPDに対し 通常 / ~ / 0 0 (重量)倍、好ましくは 2~ 50 (重量)倍使用される。特に芳香族炭化水素は APDに対する密解力が大きいので、炭化水素 溶媒として芳香族炭化水素を使用して高濃度の APD溶液を調製するのが好ましい。

上記APDの熱分解反応には、2個の水素原子が必要であるが、これは反応助剤の炭化水素 から供給される。反応助剤の炭化水素は、水素供給源としてだけでなく、熱伝導の媒体、反応の溶媒としての役割りをも果たす。

上記反応助剤である炭化水素類は、APDの 熱分解反応に必要な無量の大部分を供給し得る 程度の温度まで、予熱器で加熱される。通常反 応助剤は反応温度+200℃までの温度、具体 的には400~850℃、好ましくは450~

っちの℃に加熱され、APDの炭化水紫酪液と 混合される。

この方法の実施に使用する反応装置としては、 たとえば図面に示すような反応装置をあげることができる。この反応装置によれば予熱器 4 で加熱した反応助剤である炭化水素類と必要に応じて導入するチッ素ガスと原料ステロイドの炭化水素溶液を混合器 3 で混合して反応器 4 に送入し、反応生成物は冷却器 7 で急冷する。

このように、反応助剤の炭化水素がかなり高温に加熱されるため、混合器の近くでは、APDの炭化水素を導入するペイプも高温ではに、熱酸がイブを高温では、発音を発力した。このは、混合器が生成になるを放って、混合器では、で、で、混合器では、で、で、で、混合物では、い、で、に、反応温合物中に水またはチン素をは、原

を存在させることもタールや炭化物の生成を防止する上で効果がある。

このようにAPDの炭化水紫溶液と予熱した 反応助剤である炭化水紫類を混合すると、APD はすみやかに昇温され、次に混合して生じた APDの炭化水紫溶液を反応器に送入してAPD の熱分解反応が行われる。

APDの熱分解反応は、 $450\sim700$ ℃、好ましくは $500\sim650$ ℃の温度で行なわれる。反応時間は、反応温度に100、大きく異なるが、 $0.00/\sim60$ 秒、好ましくは $0.0/\sim30$ 秒である。また圧力は通常 $1\sim30$ 10 10 10 10 が出している。

なお反応域内における反応教またはガス体の 流速はピストンフロー性を維持するような流速 が必要で、一般化学工学的にみて、乱流域で反 応を行うのが適当である。そのためには反応管 中のガスまたは反応液の流速としては /0 ~ 70,000 cm/sec、好ましくは 30 ~ 30,000 cm/ secであることが望ましい。 反応機合物は、、100円を表すという。 (100円であるまでは、100円であるまでは、100円であるまでは、100円では、10

以上詳述した本発明方法は下記のような利点を有する。すなわち、

(1) A P D の加熱および熱分解に必要な熱量の 大部分が予無器によつて供給されるため、反 応器は外部から加熱されない断熱反応器に近 いものとなる。 この結果、反応器内での局部 的な過熱が避けられ、一定の高温が保たれる ため、安定した連続運転が可能となる。

- (2) 予熱した反応助剤を使用することにより APDの反応温度までの昇温が迅速に行われる結果、原料および生成ステロイドが反応器 以外に於いて、不必要に高温にさらされない ため、好ましくない副反応が抑制されて、高 収率、高選択率で3ーヒドロキシー/9ーノ ルー20ーアシロキンメチルブレグナー/,3, 5(10)ートリエンが得られる。
- (3) A P D 溶液を導入するペイブの、混合器入口付近の部分の温度を調節したりチツ索ガスを導入することによりタールや炭化物の生成が防止される結果、 3 ーヒドロキシー / ターノルー 2 の ー アシロキシメチルブレグナー /、3,5(/0) ートリエンを工業的規模で連続的に製造することができる。

本発明に係る次の方法によれば、APDをエーテル性溶媒中、アルカリ金属と多環状芳香族

化合物との付加物と接触させる。

エーテル性密棋としては、例えばジェチルエーテル、メチルエチルエーテル、ジイソプトトーテル、ノ,2ージメトキシエタン、ノ,2ージメトキシストキシステーショールン・ジューションは、アルエーテル等のボリアルコキシアルカラというというに対し、上では、一種は、一種は、一種は、一種は、一種は、一種は、たちのでもよび、キサン等の不活性容に、生きないでもよい。

アルカリ金属としては、例えばリチウム、ナトリウムおよびカリウム等が挙げられるが、 これらのなかでは、リチウムおよびリチウムを含むアルカリ金属混合物が好ましい。

多環状芳香族化合物は、ラジカル陰イオンと してアルカリ金属と付加物を形成するもので、 このような多環状芳香族化合物としては、例え ば / 一メテルナフタレン、 a 一メチルナフタレン、 ジメテルナフタレン、 ヒフエニル、ナフタレン、フエナントレン、ターフエニル、サントラセン、フロランテンおよびアセナフテン等が挙げられる。

アルカリ金属および多環状芳香族化合物から 付加物を形成させるのは、周知の方法によれば よい。



反応の際、アルカリ金属の量はAPDに対し3倍モル以上必要であり、通常は4~10倍モル用いられる。アルカリ金属の量が少なすぎると、反応が不十分となるし、量が多すぎても格別それに伴り良い効果がみられないので好ましくない。また、多環状芳香族化合物の量は、通

次の通りである。

反応後は、得られたコーヒドロキシー / 9 ー / ルー 2 0 ー アシロキシメチルブレグナー 1,3,5(10) ートリエンのアルカリ金属塩を酸とるとのアンロキシー / 9 ー ノルー 2 0 ー アンロキシメチルブレグナー /,3,5(10) ートリエンを得る。 この方法は、通常アルカリ金を中和するに用いられている周知の方法になれている。 飲食の酸させてもよい。

常APDに対しノ〜まモル倍用いられる。多様 状芳香族化合物の量が少なすぎると、反応が不 十分となるし、また多すぎても格別それに伴う 良い効果がみられないので好ましくない。

スカベンジャーを用いる場合には、その量は、APDに対し通常!~3倍モル程度である。スカベンジャーの量をそれ以上に増しても、格別それに伴り良い効果がみられないので好ましくない。

エーテル性溶媒の量は、APD/モルに対し 通常/~/まし程度である。

反応は、窒素、アルゴン等の不活性ガス雰囲 気下で行なう。

反応温度は通常30~100℃、好ましくは 60℃程度である。

アルカリ金属としてリテウム、多環状芳香族 化合物としてノーメテルナフタレン、スカベン ジャーとしてジフエニルメタン、エーテル性裕 媒としてテトラヒドロフラン(以下THPと略 すことがある)を用いた場合の反応式を示せば

また、これらの方法以外でも本発明に係わる 化合物は、式(II)

で示される 3 ーヒドロキシー / 9 ーノルー 2 0 ーヒドロキシメチルブレグナー /,3,5(/0)ート リエン (このものの数遺法は、 2 月 2 3 日付時 許出願「ステロイド誘導体およびその製法」を 参照のこと)と、一般式(M)

で示されるカルポン酸を、フェノール性水酸基をアンル化せず、アルコール性水酸基を選択的 にアシル化する条件、例えば健康、塩酸および pートルエンスルホン酸などの酸触媒の存在下 に反応させることによつても製造できる。

一般式例で示される様なカルボン酸としては、 例えば酢酸、ブロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、 吉草酸、イソ吉草酸、ビバロン酸、ラウリル酸、ミリスチン酸、バルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸、安息香酸、トルイル酸、ナフタレンカルボン酸、シクロヘキサンカルボン酸 が挙げられる。

反応の際は、ペンゼン、トルエン、クロロホルム等の不活性溶媒を用いることもでき、これらの不活性溶媒はコーヒドロキシッテルブレグナー 1,3,4 (10) ートリエンの溶解度が小さいとが好ましいの一系となるような量で用いることが好ましいので示されるコーヒドロキシー 1,9 - 1,3,5(10) ートリエンの3位および3 a 2 位の水酸基の何れもアシル化して得られる式(V)

以下に実施例を挙げて、本発明を更に詳細に説明するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の実施例によつて限定を受けるものではない。

参考例 20-アセトキシメチルブレグナー / 4-ジエン-3-オンの製造

マススペクトル: MW⁽¹⁾370 その他に 3/0, 295, 269 に強いピーク (式中、Rはアシル基を表わす。)
で示されるコーアシロキシー!9ーノルーユの
ーアシロキシメチルブレグナー!、J、s(10)ート
リエンを、アルコール性水酸基のエステルを加
水分解せず、フェノール性水酸基のエステルを 選択的に加水分解する条件、例えば酸触媒の存 在下に部分加水分解させることによつても製造 できる。

式(N)で示される3ーアシロキシー / 9ーノルー 20ーアシロキシメテルブレグナー /,3,5
(/0) ートリエンは、3ーヒドロキシー / 9ーノルー 30ーヒドロキシメテルブレグナー /,3,
5(/0) ートリエンと、一般式例で示されるカルポン酸のクロライド等のヘライドを、ピリジン等の塩基触媒の存在下に常法に従つて反応させればよい。

何れの方法を用いた場合でも、反応後は有機 化学の常法に従い、抽出、溶媒貿去、ろ過、再 結晶等周知の精製法を適宜組み合わせて、目的 物を精製単離することができる。

(計算による分子量は 370.5/)

赤外スペクトル: νc=o /730, /656, /6/9cm⁻¹ νc−o /248 cm⁻¹

NMR スペクトル (CDCL₂): 2.05 (JH,S),

J.73 (/H,dd,J=JHz,J=5Hz),

4./0 (/H,dd,J=/,\$Hz,J=5Hz),

7.07 (/H,d,J=5Hz), 6.2J

(/H,dd,J=5Hz,J=/Hz), 6./0

(/H,m)

紫外スペクトル: A max 245 mu 実適例 /

図面に示した反応装置を用い実験を行なつた。 反応助剤である灯油を / 8 4/brの速度で反応助剤の予熱器 (SUS 304 製 4 mm Ø × 20 m)に通して 4 0 0 ℃に加熱後反応器 (SUS 304 製 4/.2 mm Ø × 3.2 m)に流し、反応器を流通後、冷却器で急速に 2 0 0 ℃以下まで冷却して反応 液貯槽に流入させる。

一方、HPD-0Ac 機度を 0.94 重量 多に 調製したトルエン 脊散を 1.1 4/brの 速度でチツ紫ガス

を 0.59 Nm/nr の速度で共に反応器的の反応助剤との混合器に通し、上述の予熱した反応助剤の流れと混合して反応器に流し、反応温度 555 で、圧力 0.1 12/cd ロで 1.9 秒間連続的に反応を行なわせた。

森留残渣を4℃で/昼夜放置し、沈降したオイル層を単離する(約16gr)。オイル層の / 邰 (約4gr) をペンゼン約 20 W に溶解した溶液をカラムクロマトグラフイ(シリカゲル:和光純薬社商標ワコーゲルCー200)にて展開する。

ペンセン/ヘキサン(1/2 vol. 比)の混合密 媒より形出した留分を裕葉留去後、残渣をペン セン/ヘキサン(1/2 vol 比)混合俗鰈より結 晶化後、0.4 gr の白色結晶を得た(収率約 6.5 mole 6)。 マススペクトル、IRースペ クトル、NMRースペクトルおよびUVースペ クトルによりその 逸を 3 ーヒドロキシー / 9 ーノルー 2 0 α ー アセトキシメチルブレグナー /,3,5(/0)ートリエンと同定した。

m.p. / 69 - / 7 / で マススペクトル m/e 356(M[†]), 2/3(ベースピー ク), /60, 43([†]COCH_a), /59,

/33, /46, 55, /7,2

IR v MBr 3450, /260 cm⁻¹ (フエノール性OH) //20 (-CO-CH₃)

1610、1500 (芳香穰)

NMH & CDCLs 6.5-1.2 ppm (JH,A現芳香族日)
(電磁) s.0(/H,フエノール性OH); 4.1

(d-d,C₂₂-Ha, J_{Ha-Hb},//Hz,

J_{Ha-Hc} J.5Hz); J.8(d-d,

C₂₂-Hb,J_{Hb-Ha}//Hz,J_{Hb-Hc}

7.0Hz); 2./(S,JH,CO-CH_a)

/.05 (d,JH,C₂₁-Jfn); 0.7

(S,JH,C₁₄-Jfn)

#V A EtOH 280 nm

実施例 2

ると油状物が析出した。

上世みをデカンテーションで除去し、残盗に 再びューヘキサンを加えて一夜放置すると結晶 化した。

とれを実施例 / に記した方法でカラムクロマトグラフィーをおとない 3 ーヒドロキシー / リーノルー 2 0 ーアセトキシメテルブレグナー / ,3,5(/0) ートリエンの総品を得た。

宴施例 3

実施例 2 において、 HPD - OAc の代りに 2 の ープロピオニルオキシメテルブレグナー 1,4 ー ジエンー 3 ー オン、 2 のープテリルオキシメテ ルブレグナー 1,4 ー ジエンー 3 ー オン、 2 のー パレリルオキシメテルブレグナー 1,4 ー ジエン フレグナー 1,4 ー ジエンー 3 ー オン、 3 のーパ ルミトイルオキシメテルブレグナー 1,4 ー ジエ ンー 3 ー オン、 2 のーペンゾイルオキシメテル ブレグナー 1,4 ー ジエンー 3 ー オンを それぞれ 等モル用いた他は全く同一に操作し、それぞれ



対応する3ーヒドロキシー / 9 ーノルー20-アシロキシメテルプレグナー /,3,5(10)ートリエンが得られた。

2 図面の簡単な説明

図面は本発明方法の実施に使用される反応装置図の一例を示したもので、図中で/は反応助剤である炭化水素溶液の貯蔵タンク、Jはチン素水ンの炭化水素溶液の貯蔵タンク、Jはチン素水ンペ、4は反応助剤の予熱器、5は反応器、7は反応生成物の冷却器、8は反応生成物の貯構、9はサンブリング容器を表わす。

出 顧 人 三菱化成工業株式会社 代 理 人 弁理士 長谷川 一 (で) (な) /名

図面

